# S 掺杂对锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 电子结构与 光催化性能的影响\*

## 赵宗彦 柳清菊 朱忠其 张 瑾

(云南大学,云南省高校纳米材料与技术重点实验室,昆明 650091)(2007年10月29日收到2007年12月3日收到修改稿)

采用基于第一性原理的平面波超软赝势方法研究了掺杂不同价态 S 的锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的晶体结构、杂质形成 能、电子结构及光学性质.计算结果表明硫在掺杂体系中的存在形态与实验中的制备条件有关,掺杂后晶格发生畸 变、原子间的键长及原子的电荷量也发生了变化,导致晶体中的八面体偶极矩增大;S 3p 态与 O 2p 态、Ti 3d 态杂化 而使导带位置下移、价带位置上移及价带宽化,从而导致 TiO<sub>2</sub> 的禁带宽度变窄、光吸收曲线红移到可见光区.这些 结果很好地解释了 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 在可见光下具有优良的光催化性能的内在原因.根据计算结果分析比较了 硫以不同离子价态掺杂对锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 电子结构和光催化性能影响的差别.

关键词:锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>,S掺杂,第一性原理,光催化性能 PACC:7115M,7115H,7115A

# 1.引 言

自从 Fujishima 等人[1]发现受紫外光照射的 TiO<sub>2</sub> 具有光催化效应以来,以TiO<sub>2</sub>为代表的光催化 材料得到了广泛的研究.TiO,本身具有良好的化学 稳定性、抗磨损性、低成本和无毒等特性 因而广泛 被应用于太阳能电池、污水及空气净化、自清洁涂 层、抗菌、光解水制氢等领域2~4].但是由于锐钛矿 相 TiO, 是一种宽禁带半导体,其禁带宽度为 3.23 eV,只有在紫外光(λ < 383.8 nm)的激发下才能显示 出催化活性,而太阳光中紫外光能量仅占5%(可见 光能量占 45%),这严重限制了 TiO2 应用的范围和 规模.因此 如何有效地利用可见光是决定 TiO2 光 催化材料能否得到大规模应用的关键.近年来,为了 提高纳米  $TiO_2$  的光催化性能、实现  $TiO_2$  的可见光响 应 研究者发现用非金属离子掺杂来改性 TiO, 的新 方法,如 N<sup>[5]</sup>, C<sup>[6]</sup>, I<sup>[7]</sup>等. 非金属元素的掺杂一般是 用非金属元素取代  $TiO_2$  中的部分氧,形成  $TiO_{2-x}A_x$ (A 代表非金属元素)晶体,由于 O 的 2p 轨道和非金 属中能级与其能量接近的 p 轨道杂化后使价带宽

化 禁带宽度会相应减小 ,从而拓宽了 TiO<sub>2</sub> 的光响 应范围.

Asahi 等人[5]采用第一性原理计算了 F\_N\_C\_S , P取代锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>中的 O 的掺杂 结果表明 N 取 代掺杂最有效 同时他们认为 S 原子的掺杂可以使 TiO2 带隙变窄,但由于S离子(S2-)半径太大,不可 能在 Ti-O 间隙或者取代 TiO, 中的 O 产生掺杂.但 随后的研究却表明 S 是可以掺入到 TiO, 中的 其焦 点问题是 S 取代了 O 还是取代了 Ti. Umebayashi 等 人<sup>[8]</sup>采用氧化退火 TiS, 的方法制备了 S 掺杂的锐钛 矿相 TiO,,通过实验推断认为微量的 S 以阴离子  $S^2$ -进入到 TiO<sub>2</sub> 晶格中取代 O<sup>2-</sup> 而形成 TiO<sub>2-x</sub>S<sub>x</sub> 晶 体 使 TiO, 的带隙变窄,从而在可见光激发下具有 光催化活性,周武艺等人<sup>[9]</sup>采用酸催化溶胶-凝胶法 制备了 S 掺杂 TiO, 粉末 发现在热处理过程中 S 由 S<sup>2-</sup>被氧化为 S<sup>4+</sup> 并进入 TiO<sub>2</sub> 晶格中取代了部分 Ti<sup>4+</sup> 位,导致了晶格畸变,带隙变窄,从而导致对光 的吸收发生了向可见光区移动.而 Ohno 等人<sup>[10]</sup>用 硫脲与异丙醇钛反应制备了掺硫 TiO<sub>2</sub>,通过 XPS 测 试发现 S 以 S<sup>4+</sup> 的价态形式掺入锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 中, 在波长大于 500 nm 的可见光区表现出更强的光吸

† 通讯联系人.E-mail:qjliu@ynu.edu.cn

<sup>\*</sup> 教育部新世纪优秀人才支持计划(批准号:NCET-04-0915)教育部科学技术研究重点项目(批准号:205147)和云南省自然科学基金(批 准号:2005E0007M)资助的课题。

收能力和更高的光催化活性.

由于样品制备采用的工艺流程和实验条件各不 相同,而且影响 TiO<sub>2</sub> 光催化性能的因素又极其复 杂,同时由于缺少 S 元素对 TiO<sub>2</sub> 电子结构影响的详 细研究,从而导致对 S 掺杂改性的机理说法不一.与 实验研究相比,利用计算机模拟计算可以克服实验 研究中各种不利因素的影响、突出主要矛盾,更有利 于研究掺杂元素对体系电子结构和光学性质的影 响,近年来一些研究者已开始了这方面的研究工 作<sup>[11,12]</sup>.为了进一步深入分析 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的微观机理,澄清不同离子价态的 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 光催化性能影响的差别,本文采用基于第一性 原理的超软赝势方法计算了 S 以不同离子价态掺杂 锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的超晶胞模型的晶体结构,然后在结





构优化的基础上计算杂质形成能、电子结构和光学性质 基于这些结果比较并解释了 S 的不同离子价态掺杂对锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 光催化活性改变的差别及原因.

## 2.计算模型与方法

本文中所考虑的锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的正格矢晶胞 及掺杂的超晶胞模型如图 1 所示. 锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 属 四方晶系( $I4_1/amd$ , $D_{4h}^{19}$ ),一个晶胞中含有两个 Ti 原子和四个 O 原子  $S^{2-}(S^{4+})$ 掺杂的 2×1×1 超晶 胞模型中分别有一个 O 原子被 S<sup>2-</sup> 所取代或一个 Ti 原子被 S<sup>4+</sup> 所取代 分别标记为 S<sup>2-</sup> 掺杂、S<sup>4+</sup> 掺杂), 而 S<sup>2-</sup> S<sup>4+</sup> 共掺杂的 2×1×2 超晶胞模型中各有一





图 1 S以不同离子价态掺杂的超晶胞模型示意图 (a)税钛矿相 TiO<sub>2</sub> 正格矢晶胞模型;(b)S<sup>2-</sup>掺杂; (c)S<sup>4+</sup>掺杂;(d)S<sup>2-</sup>+S<sup>4+</sup>掺杂

个 0 原子和 Ti 原子分别被 S<sup>2-</sup>,S<sup>4+</sup> 所取代(标记为 S<sup>2-</sup> + S<sup>4+</sup> 掺杂),离子掺杂的原子数分数大约为 4.17%.

本文应用 Accelrys 公司开发的 Materials Studio 3.2 中的 CASTEP 模块进行计算. CASTEP 是一个基 于密度泛函理论的从头算量子力学程序,利用总能 量平面波赝势方法 将离子势用赝势代替 电子波函 数通过平面波基组展开 ,电子-电子相互作用的交换 关联能由局域密度近似或广义梯度近似进行校正, 它是目前较为准确的电子结构计算的理论计算方 法<sup>13]</sup>,计算中所考虑的价电子分布分别是 Ti:  $3s^{2}3p^{6}3d^{2}4s^{2}$ , $0:2s^{2}2p^{4}$ , $S:3s^{2}3p^{4}$ .价电子平面波函 数的截断能设置为 380 eV. 交换关联能应用局域密 度近似中的 CA-PZ 函数<sup>[14,15]</sup>. 所有的计算均在倒易 空间中进行表示,这样可以同时提高计算的效率和 精度,对不可约布里渊区的积分计算采用 3 × 7 × 3 的 Monkorst-park 特殊 k 点进行取样求和 ,快速傅里 叶变换的网格设置为 45 × 24 × 54 迭代过程中的收 敛标准设置为:原子位移不大于 5×10<sup>-5</sup> nm 原子间 作用力不大于 0.1 eV/nm ,原子间的内应力不大于 0.02 GPa,体系总能量的变化不大于 5 × 10<sup>-6</sup> eV/ atom.为了得到稳定精确的计算结果,先根据能量最 小化原理得到合适的晶格常数 并优化其内坐标 然 后在此基础上进行电子结构和光学性质的计算,在 光学性质的计算中采用非极化多晶模型 并使 剪刀 算符 "对结果进行修正,以便于与实验数据进行 比较

3. 结果与讨论

#### 3.1. 晶体结构

纯锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 经过结构优化后,得到的晶格 常数为 a = b = 0.37436 nm ,c = 0.94779 nm , $d_{ap} = 0.19695$  nm ,  $d_{eq} = 0.19138$  nm , $2\theta = 155.917^{\circ}$ . 这与 实验测量的结果<sup>161</sup>: a = b = 0.37848 nm , c = 0.95124 nm ,  $d_{ap} = 0.19799$  nm ,  $d_{eq} = 0.19338$  nm , $2\theta = 156.230^{\circ}$ 非常接近,说明采用的计算方法是合 理的.

杂质形成能通常被用作分析比较不同掺杂方式 的相对难易程度,杂质形成能 *E*<sub>f</sub> 的定义<sup>[17]</sup>为

$$E_{\rm f} = E_{\rm TiO_2 S} - E_{\rm TiO_2} - \frac{k}{8} E_{\rm Sg}$$

$$+ \frac{m}{2}E_{\mathrm{T}_{2}} + \frac{n}{2}E_{\mathrm{O}_{2}} , \qquad (1)$$

其中  $E_{TO_{10}}$  s 是掺 S 后的体系总能量 ,  $E_{TO_{10}}$  是与掺杂 体系相同大小的纯  $TiO_2$  的超晶胞体系总能量 , $E_{s_a}$  , E<sub>T,</sub>, E<sub>0</sub>, 分别是单质硫分子、钛分子及氧分子的能 量,k,m,n分别是掺杂体系中掺入的硫原子数及被 取代的钛原子或氧原子数,得到结果如表1所示.从 表1中可以看出,当硫以S<sup>2-</sup>价态取代O<sup>2-</sup>进行掺杂 时  $E_f$  最小,说明在制备 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的实 验中,硫在体系中以 S<sup>2-</sup> 价态存在的概率最大,S<sup>2-</sup> 与  $S^{4+}$  共同存在时的  $E_f$  稍大 ,而当  $S^{4+}$  单独存在时 的 E, 最大, 说明在制备过程中, 随着热处理温度的 升高,体系中的硫元素逐渐由 S<sup>2-</sup> 价态氧化为 S<sup>4+</sup> 价 态 而在这一过程中 两种价态离子在体系应当是同 时存在的,文献 9 根据 XPS 检测得到的结果,认为 在常温下硫是以 S<sup>2-</sup>离子存在,没有被氧化,当样品 经 500℃热处理后 ,S<sup>2-</sup> 离子被氧化而以 S<sup>4+</sup> 价态取 代了 Ti<sup>4+</sup> 本文的计算结果验证了这一实验结果.

光催化反应是一个非常复杂的现象,包括光的 吸收、载流子的激发和迁移、表面的氧化还原反应等 过程.其中有三个关键因素:表面结构、对太阳光的 吸收能力和光生载流子的量子产生效率.表面结构 决定了光催化剂的吸附能力与分解速度,半导体的 光学性质主要决定于其电子结构 因此研究 S 掺杂 体系的电子结构与光学性质的关系可以发现其对 TiO, 光吸收能力的影响,下面将重点讨论这方面的 内容,光生载流子产生后,在从内部向表面的迁移过 程中 将会发生电子 - 空穴对的复合 复合概率的大 小一方面与杂质能级有关,另一方面与晶体结构密 切相关: Sato 等人<sup>[18]</sup>曾报道,由偶极矩产生的局域 内电场有利于光生电子-空穴对的分离 从而可提高 光催化剂的光催化活性,表1中同时列出了结构优 化后掺杂体系的晶格畸变、平均键长、由 Mulliken 布 居分析得到的平均净电荷以及八面体偶极矩,由表 中的晶格体积变化可知,当硫以 S<sup>2-</sup> 价态存在时,晶 格发生膨胀,而以 S<sup>4+</sup> 价态存在时,晶格发生收缩, 这一变化与文献 9 报道的实验结果是一致的.导致 这一变化的原因主要有:一是离子半径差异所导致, S<sup>2-</sup>离子半径(0.184 nm)大于 O<sup>2-</sup>的离子半径(0.132 nm),而S<sup>4+</sup>离子半径(0.037 nm)小于Ti<sup>4+</sup>离子半径 (0.068 nm);二是掺入 S 后,由于原子间的相互作用 力发生了变化而使原子间的键长也随之变化 在计 算中我们发现 Ti—O 键的平均键长都趋于增大 ,而

Ti—S 键的平均键长大于 Ti—O 键的平均键长、S— O 键的平均键长则小于 Ti—O 键的平均键长.由于 掺杂后晶格发生了畸变、原子间的键长及原子的电 荷量都发生了变化,这就意味着掺杂后八面体中负 电荷的中心不再与 Ti<sup>4+</sup> 离子重合,从而偶极矩不再 为零.从表 1 中可以看到掺杂后体系中 TiO<sub>6</sub> 八面体 的偶极矩发生一定程度的变化,其中当有两种形式 的掺杂共存时的变化尤为明显;其他类型的八面体 (TiO<sub>5</sub>S SO<sub>6</sub>)由于离子形态与电荷变化突出,从而使 偶极矩的变化更为明显,同样也是当有两种形式的 掺杂共存时的变化尤为明显.由于 S 掺杂后体系的 偶极矩发生的变化,使 TiO<sub>2</sub> 的光生电子 – 空穴对分 离更有效,降低了其复合概率,导致 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的光催化性能有了明显的提高,这与近期文献 [8—10] 报道的实验结果是基本一致的.如果在实验 能够实现硫以两种离子形态分别取代 O 及 Ti 的共掺 杂,将会极大地提高锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的光催化性能.

表 1 结构优化后得到的杂质形成能、平均键长、晶格畸变、平均净电荷和平均偶极矩

	$E_{\rm f}/{\rm eV}$	平均键长/nm			A 17/ 3	平均净电荷/e			平均偶极矩/3.33564×10 <sup>-30</sup> C·m		
		Ti—O	Ti—S	S-0	$\Delta V/nm^2$ –	Ti	0	S	TiO <sub>6</sub>	TiO <sub>5</sub> S	$SO_6$
TiO <sub>2</sub>		0.1936				1.280	-0.640		0.000		
S <sup>2-</sup> 掺杂	-2.647	0.1954	0.2245		0.0113	1.226	- 0.635	-0.310	0.100	3.531	
S <sup>4+</sup> 掺杂	0.535	0.1943		0.1904	- 0.00126	1.299	- 0.655	1.400	0.030		0.223
S <sup>2-</sup> + S <sup>4+</sup> 掺杂	- 2.393	0.1954	0.2249	0.1938	0.00677	1.259	- 0.645	- 0.320 1.450	0.359	5.683	0.339

#### 3.2. 电子结构

为了分析 S 掺杂对 TiO2 电子结构的影响 ,我们 在结构优化的基础上计算了掺 S 的 TiO<sub>2</sub> 的能带结 构和态密度.为了进行对比,我们将纯 TiO,的第一 布里渊区沿对称方向的 K 点取样设置为与掺杂后 的体系是一致的,在计算中所考虑的禁带宽度是从 价带最高点(valence band maximum,简称 VBM)到导 带最低点( conduction band minimum ,简称 CBM )之间 的距离,计算得到的纯锐钛矿相TiO,的禁带宽度为 2.68 eV 小于实验测量值 3.23 eV 这是由密度泛函 理论本身的缺陷的造成的 即在其理论框架中没有 考虑交换-关联势的不连续性 从而使半导体和绝缘 体的带隙的理论计算值一般要小于实验值<sup>19]</sup>.图 2 是纯锐钛矿相 TiO,  $S^{2-}$ 掺杂  $S^{4+}$ 掺杂体系  $2 \times 1 \times 1$ 超晶胞第一布里渊区带隙附近的能带结构图 掺杂 后由于晶体对称性的降低,导致能级简并度下降,从 而使能级产生了分裂, 当硫以 S<sup>2-</sup> 价态存在时, 在价 带顶上方产生两个杂质能级,禁带宽度减小到 2.37 eV 由于与价带顶的距离较小而使其成为浅受 主能级 这种形式的杂质能级可以成为电子的俘获 中心 对光生电子-空穴对的分离是非常有利的.当 硫以 S<sup>4+</sup> 价态存在时 ,在价带顶上方产生一个分布 范围很大的杂质能级,禁带宽度减小到 2.54 eV.为 了更清楚地理解 S 掺杂对 TiO, 电子结构的影响 ,在 图 3 中我们给出了带隙附近未经平滑处理的体系态 密度图以及各原子的分波态密度图. 当硫以 S<sup>2-</sup>价 态存在时 杂质能级是由 O 2p 态、Ti 3d 态与 S 2p 态 杂化形成 而且杂质能级的峰强很大 即电子在其上 的存在概率很大,这样杂质能级中的电子不但只需 较小的光子能量便可跃迁到导带中 而且可以作为 中间能级使价带中的电子先跃迁到杂质能级中,再 吸收能量较小的光子便可再次跃迁到导带,这样就 可以吸收波长较长的光子,使 TiO2 能够充分吸收可 见光,这对于实现锐钛矿相 TiO,的可见光化是非常 有效的,而当硫以 S<sup>4+</sup> 价态存在时,杂质能级主要是 由 O 2p 态与 Ti 3d 态杂化形成 S 2p 态对其基本没 有贡献 因此可以认为杂质能级是由于晶体的对称 性改变而由原来的能级分裂形成的,由于杂质能级 处于禁带中间 这种形式的杂质能级在掺杂浓度较 大时 极易成为电子 - 空穴对的复合中心 因此在实 验中应当控制掺杂浓度以避免形成复合中心,当体 系中两种离子同时存在时,虽然禁带宽度减小为 2.25 eV 但由于在导带底只有几个很小的峰,电子 占据这些能量范围的概率很小,而只有到了能量大 于 0.75 eV 时, 电子才有较大的占据概率, 这时到价 带顶的距离为 2.51 eV.

在图 4 中,我们给出了各体系总态密度和禁带 宽度的变化情况.从图 4 中可以看出各体系的导带 与价带主要由 O 2p 态与 Ti 3d 态组成,而 S 2p 态主 要与 O 2p 态杂化形成杂质能级.从图中可以看出掺 杂后,导带及价带位置有明显的改变,而且价带宽度



图 2 计算得到  $2 \times 1 \times 1$  超晶胞第一布里渊区带隙附近的能带结构图 (a)纯锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>(b)S<sup>2-</sup>掺杂(c)S<sup>4+</sup> 掺杂



图 3 计算得到 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 带隙附近的分波态密度图 (a)S<sup>2-</sup> 掺杂(b)S<sup>4+</sup> 掺杂(c)S<sup>2-</sup> + S<sup>4+</sup> 掺杂

有一定的增大,这些原因使掺杂体系的禁带宽度有 了一定的减小.在含有 S<sup>4+</sup>的体系中,S 2p 态参与形 成的杂质能级位于价带下方,这对于 TiO<sub>2</sub> 光催化性 的改变没有很大的影响.与纯锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的态密 度图相比,掺杂体系中价带与导带中的峰形明显平 滑变宽而形成一个连续体,这说明掺杂后电子的非 局域性更明显,这是由晶体对称性的降低所导致的. 从图 4 中可以看到当体系中同时含有硫的两种价态 离子时,禁带宽度减小到 2.25 eV,其掺杂的效果相 当于两者单独掺杂效果的总和,同时具有两者的 优点.



图 4 计算得到 S 以不同价态掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的总态密度图

对光生电子-空穴对来说,电荷迁移的速率和概率及其光催化反应的能力,取决于各个导带和价带 边的位置及吸附物种的氧化还原电势.热力学允许 的光催化氧化 – 还原反应,要求受体电势比 TiO<sub>2</sub> 导 带电势低(更正),给体电势比 TiO<sub>2</sub> 价带电势高(更 负),这样半导体被激发产生的光生电子或光生空穴 才能给基态的吸附分子<sup>[20]</sup>.为了进一步分析 S 掺杂 对 TiO<sub>2</sub> 光催化性能的影响,我们采用如下的公式来 计算体系的带边位置(相对于标准电极电位的氧化 还原势)<sup>21]</sup>:

$$E_{\rm CB} = X - E^{\rm e} - 0.5E_{\rm g}$$
, (2)

其中  $_{E_{CB}}$ 是导带边的氧化还原电势  $_{X}$  是组成半导体体系各原子电负性的几何平均值  $_{E^{e}}$  是自由电子以氢为标准时的电势( ~ 4.5 eV )  $_{E_{g}}$  采用的是经过剪刀算符修正的体系带隙值 .利用这一表达式 .我们得了 纯 TiO<sub>2</sub> 导带带边的氧化还原电势为  $_{0.303}$  eV 由此可以得到其价带带边的氧化还原电势为 2.927 eV.这一计算结果与文献 20 ]中所示

的带边位置是一致的.采用这一表达式,表 2 中给出 了 S 掺杂后 TiO<sub>2</sub> 的带边位置的变化情况,众所周 知 ,H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 和 O<sub>3</sub> 是很强的氧化剂,它们的氧化电势分 别是 1.77 .2.07 eV.因此相对而言 S 掺杂的 TiO<sub>2</sub> 具 有很强的氧化还原性.由于带隙的减小,掺杂后体系 的导带带边位置有轻微的下移、而价带带边位置则 有一定的上移,即光生电子-空穴对还原氧化能力稍 有降低,其中在含有 S<sup>4+</sup>的体系,其价带带边位置有 轻微的下移,也就是说 S<sup>4+</sup> 有利于增强 TiO<sub>2</sub> 的氧化 能力.

表 2 S 掺杂后 TiO<sub>2</sub> 的带边位置的变化情况

	<i>E</i> g( 计算值 )/eV	<i>E</i> g( 修正值 )/eV	$E_{\rm CB}/{\rm eV}$	$E_{\rm VB}/{\rm eV}$
TiO <sub>2</sub>	2.68	3.23	-0.303	2.927
$S^{2-}$ 掺杂	2.37	2.92	- 0.195	2.725
S <sup>4+</sup> 掺杂	2.54	3.09	-0.089	3.001
S <sup>2-</sup> + S <sup>4+</sup> 掺杂	2.25	2.80	-0.040	2.760

#### 3.3. 光学性质

CASTEP 中光学性质的计算是利用电偶极子近 (以(electric dipole approximation)进行的,从量子力学 的观点看,带间跃迁光吸收过程是电子在辐射电磁 场微扰作用下从低能占据态到高能未占据态之间的 跃迁过程.根据费米黄金定律,可以从直接跃迁概率 的定义推导出介电函数的虚部  $\epsilon_2$ ,即

$$\varepsilon_{2}(q \rightarrow O_{u}, \hbar\omega) = \frac{2e^{2}\pi}{\Omega\varepsilon_{0}}\sum_{K,V,C} |\Psi_{K}^{C}| u \cdot r |\Psi_{K}^{V}|^{2}$$
$$\times \delta(E_{K}^{C} - E_{K}^{V} - E), \qquad (3)$$

式中 u 是入射电场的极化方向矢量  $C \ V 分别表示$ 导带和价带 K 为倒格矢 ,  $\Psi_{\kappa}^{c} | u \cdot r | \Psi_{\kappa}^{v}$  为动量 跃迁矩阵  $E_{\kappa}^{c}$   $E_{\kappa}^{v}$  分别为导带和价带上的本征能 级.由于电子结构中无论是带间跃迁还是带内跃迁 的频率都远超过声子频率 ,在计算中仅考虑了电子 跃迁 ,故介电函数可以表述为线性响应函数 ,而介电 函数的实部与虚部之间可以通过 Kramers-Kronig 变 换相联系 ,即通过这一关系可以得到介电函数的实 部  $\epsilon_1$ .同时从介电函数的虚部出发可以推导出复折 射率、吸收率、反射率等光学常数.因此介电函数的 虚部  $\epsilon_2$  反映了能级间电子跃迁所产生的光谱机理 , 从某种意义上说 ,介电响应函数比宏观光学常数更 能表征材料的物理特性 ,更易于和物理过程的微观

图 5 是掺杂体系未经修正的介电函数虚部  $\epsilon_2$ 

作为光子能量函数的谱图,介电峰位的分布与电子 结构直接相关 即与电子从价带到导带的跃迁过程 相关联 但不能将介电峰简单的理解为两个能级之 差 因为在电子吸收光子能量而发生跃迁的过程中 应考虑弛豫效应 而且多个能级之间的跃迁会对同 一介电峰同时有贡献 故而二者是有一定的偏差.从 图中可以看到 S 掺杂后 ,体系的介电虚部 ε, 值均向 低能方向移动 即使体系的光波吸收阈值产生红移. 由于在光子能量大于 2.25 eV 的介电峰是由价带电 子向导带跃迁产生的,这使 TiO,在实现可见光吸收 的同时保持了优异的光催化性能.因此硫以  $S^{2-}$  价 态形式掺杂时对于提高锐钛矿相 TiO, 的可见光光 催化性能是有利的.在光子能量低于 2.25 eV 的介 电峰 主要是由杂质能级上的电子向导带中跃迁产 生的.在实现锐钛矿相 TiO, 可见光化的实验中,由 于这些杂质能级的存在,可以使价带电子可以先激 发到这些杂质能级上,然后再次吸收光子能量跃迁 到导带上,这样也可以拓展 TiO, 光吸收的范围.但 由于电子占据这些杂质能级的相对概率较小,它们 所提供的贡献是很有限的



图 5 计算得到 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的介电函数虚部  $\varepsilon_2$  与入射 光子能量的关系图

为了与文献报道的实验结果进行对比,图 6 给 出了经过"剪刀算符"修正作为光波波长函数的光吸 收系数图谱.从图中可以看出纯 TiO<sub>2</sub> 的光吸收曲线 与文献报道的实验值相当吻合,其起始吸收带边位 于 390 nm 附近.这说明对光学性质的计算结果进行 修正是有必要和合理的.掺杂后光波吸收系数曲线 有了明显红移,在波长小于 440 nm 的基本吸收带 中 *S*<sup>2-</sup>掺杂对 TiO<sub>2</sub> 光吸收有较大的红移效应,这是 由于禁带宽度的减小所导致的.而 S<sup>4+</sup>掺杂对 TiO<sub>2</sub> 光吸收的改变主要体现在波长大于 400 nm 附近的 范围内,这是由杂质能级参与产生的.而 S<sup>2-</sup>与 S<sup>4+</sup> 共掺杂的红移效果不如 S<sup>4+</sup> 掺杂明显,这是因为电 子占据导带底的概率很小所致.对照上文所分析电 子结构的变化可以看出,掺杂后体系的光学性质的 变化是与其电子结构的变化对应的.



图 6 计算得到 S 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的光吸收系数与入射光波 长的关系图

# 4.结 论

本文采用第一性原理的平面波超软赝势方法计 算了掺杂不同 S 离子价态的锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的晶体 结构、电子结构、杂质形成能和光学性质,分析了 S 掺杂对锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的晶体结构、电子结构和光学 性质的影响,在此基础上,研究了 S 掺杂对锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 在可见光下的光催化性能的影响.基于这些结 果,我们得出如下结论:

1. 硫元素在掺杂体系中的存在形态与实验中 的制备条件有关,其中以 S<sup>2-</sup>掺杂的杂质形成能最 小,在实验中最有可能形成,随处理温度的升高部分 S<sup>2-</sup>会被氧化为 S<sup>4+</sup>.掺杂后晶格发生畸变、原子间 的键长及原子的电荷量也发生了变化,导致体系中 的八面体偶极矩增大,从而有利于光生电子 – 空穴 对的分离、提高 TiO<sub>2</sub> 的光催化活性.

2. 硫以 S<sup>2-</sup>掺杂时杂质能级位于价带上方形成 浅受主能级,禁带宽度变化较大,而以 S<sup>4+</sup>掺杂时杂 质能级主要位于价带下方,禁带宽度变化较小;电子 结构的变化导致 TiO<sub>2</sub> 光学性质的变化,掺杂后的介 电函数虚部向低能方向移动,而光吸收系数则红移 至可见光区. 3. 综合分析比较计算结果,可以认为当硫以 S<sup>2-</sup>掺杂更有利于 TiO<sub>2</sub> 在可见光下光催化性能的提 高,如果在实验能实现 S<sup>2-</sup>和 S<sup>4+</sup>两种价态离子的共 掺杂锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 将会极大地提高 TiO<sub>2</sub> 的光催化 性能.

感谢云南大学高性能计算中心在模拟计算方面提供的 技术支持与帮助.

- [1] Fujishima A , Honda K 1972 Nature 238 37
- [2] Dhananjay S B , Vishwas G P , Anthony A B 2001 J. Chem. Tech. Biot. 77 102
- [3] Jing L Q , Sun X J , Shang J 2003 Sol. Ener. Mater. Sol. Cells 79 133
- [4] Juan Z , Xu D Y 2003 Building and Environment 38 645
- [5] Asahi R , Morikawa T , Ohwakl T 2001 Science 293 269
- [6] Irie H , Watanabe Y , Hashimoto K 2003 Chem . Lett . 32 772
- [7] Hong X T , Wang Z P , Cai W M 2005 Chem. Mater. 17 1548
- [8] Umebayashi T, Yamaki T, Tanaka S 2003 Chem. Lett. 32 330
- [9] Zhou W Y, Cao Q Y, Tang S Q 2006 J. Inor. Mater. 21 776(in Chinese] 周武艺、曹庆云、唐绍裘 2006 无机材料学报 21 776]
- [10] Ohno T, Akiyoshi M, Umebayashi T 2004 Appl. Catal. A: General 265 115
- [11] Du J , Ji Z G 2007 Acta Phys. Sin. 56 2388 (in Chinese ) [杜

娟、季振国 2007 物理学报 56 2388 ]

- [12] Zhao Z Y, Liu Q J, Zhang J, Zhu Z Q 2007 Acta Phys. Sin. 56 6592 (in Chinese) [赵宗彦、柳清菊、张 瑾、朱忠其 2007 物理学报 56 6592]
- [13] Segall M D, Philip J D L 2002 J. Phys. : Dondens. Matter. 14 2717
- [14] Ceperley D M, Alder B J 1980 Phys. Rev. Lett. 45 566
- [15] Perdew J P , Zunger A 1981 Phy. Rev. B 23 5048
- [16] Burdett J K , Hughbanks T 1987 J. Am. Chem. Soc. 109 3639
- [17] Cui X Y, Medvedeva J E, Delley B, Freeman A J, Newman N, Stampfl C 2005 Phys. Rev. Lett. 95 25604
- [18] Sato J , Kobayashi H , Inoue Y 2003 J. Phys. Chem. B 107 7970
- [19] John P P, Mel L 1983 Phys. Rev. Lett. 51 1884
- [ 20 ] Amy L L , Guangquan L , John T Y Jr 1995 Chem. Rev. 95 735
- [21] Junwan T , Jinhua Y 2005 Chem. Phys. Lett. 410 104

Zhao Zong-Yan Liu Qing-Ju<sup>†</sup> Zhu Zhong-Qi Zhang Jin

(Yunnan Key Laboralory of Nanomaterials and Nanotechnology, Yunnan University, Kunning 650091, China)
(Received 29 October 2007; revised manuscript received 3 December 2007)

#### Abstract

The crystal structure , impurity formation energy , electronic structure and optical properties of anatase  $TiO_2$  doped with sulfur in different valence states were studied by using the plane-wave ultrasoft pseudopotential method based on first-principles. The calculations shown that the existence form of sulfur element in anatase  $TiO_2$  was related to the experimental conditions ; the octahedral dipole moments were increased due to the changes of lattice parameters , bond length and charges on atoms ; the band gap narrowed and the curves of light absorption red-shifted to visible-light region due to the position of conduction band downward shifting , the position of valence band upper shifting and the width of valence band broadening result from hybridizing S 3p states with O 2p states and Ti 3d states. All of these results can explain the better photocatalytic properties of S-doped anatase  $TiO_2$  in visible-light region. According to these results , the effects on electronic structures and photocatalytic properties of anatase  $TiO_2$  doping with different valence states of sulfur were compared and analyzed.

Keywords : anatase  $TiO_2$  , S-doped , first-principles , photocatalytic properties PACC : 7115M , 7115H , 7115A

<sup>\*</sup> Project supported by the Program for the New Century Excellent Talents in University of Ministry of Education , China (Grant No. NCET-04-0915), the Foundation for Key Program of Ministry of Education , China (Grant No. 205147) and the Natural Science Foundation of Yunnan Province , China (Grant No. 20550007M).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail : qjliu@ynu.edu.cn